



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102738365 A

(43) 申请公布日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201210182202. 3

(22) 申请日 2012. 06. 05

(71) 申请人 华天科技（西安）有限公司

地址 710018 陕西省西安市经济技术开发区
凤城五路 105 号

(72) 发明人 郭小伟 崔梦 刘建军

(51) Int. Cl.

H01L 33/48(2010. 01)

H01L 33/54(2010. 01)

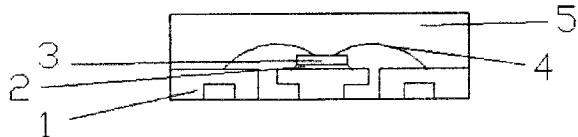
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54) 发明名称

一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件及其制
作方法

(57) 摘要

本发明涉及一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封
装件及其制作方法，属于电子信息自动化元器件
制造技术领域。封装件包括引线框架载体，粘片
胶，IC 芯片，键合线，塑封体，引线框架载体上固
定粘片胶，粘片胶上固定 IC 芯片，IC 芯片的 PAD
键合线与引线框架载体相连，构成了电路的电流
和信号通道，塑封料包围了引线框架载体、粘片
胶、IC 芯片、IC 芯片上的 PAD 与引线框架载体连
接的键合线构成电路整体；本发明可有效缩小产
品尺寸，且属于载体外露的高密度封装，不但降低
了成本，而且扩大了产品的应用范围，提高封装可
靠性。



1. 一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件及其制作方法, 其特征在于 : 封装件包括引线框架载体, 粘片胶, IC 芯片, 键合线, 塑封体, 引线框架载体上固定粘片胶, 粘片胶上固定 IC 芯片, IC 芯片的 PAD 键合线与引线框架载体相连, 构成了电路的电流和信号通道, 塑封料包围了引线框架载体、粘片胶、IC 芯片、IC 芯片上的 PAD 与引线框架载体连接的键合线构成电路整体。

2. 根据权利要求 1 所述的一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件及其制作方法, 其特征在于 : 所述的粘片胶为导电胶或绝缘。

3. 根据权利要求 1 所述的一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件及其制作方法, 其特征在于 : 所述的一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件的生产方法按照以下步骤进行 :

第一步、晶圆减薄 ; 晶圆减薄厚度为 $50 \mu\text{m} \sim 200 \mu\text{m}$, 粗糙度 Ra $0.10\mu\text{m} \sim 0.30\mu\text{m}$;

第二步、划片 ;

第三步、采用粘片胶上芯 ;

第四步、压焊 ;

第五步、采用传统塑封料进行一次塑封 ;

第六步、后固化、磨胶、锡化、打印、产品分离、检验、包装、入库。

4. 根据权利要求 3 所述的一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件及其制作方法, 其特征在于 : 所述的方法中的第二步中 $150 \mu\text{m}$ 以上的晶圆采用普通 QFN 划片工艺 ; 厚度在 $150 \mu\text{m}$ 以下晶圆, 采用双刀划片机及其工艺。

5. 根据权利要求 3 所述的一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件及其制作方法, 其特征在于 : 所述的方法中的第三步中上芯时采用的粘片胶可以用胶膜片 (DAF) 替换。

6. 根据权利要求 3 所述的一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件及其制作方法, 其特征在于 : 第五步中传统塑封料采用 9220 进行塑封。

一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件及其制作方法，属于电子信息自动化元器件制造技术领域。

背景技术

[0002] DFN 是一种最新的的电子封装工艺。采用先进的双边扁平无铅封装 (DFN)。DFN 平台是最新的表面贴装封装技术。印刷电路板 (PCB) 的安装垫、阻焊层和模版样式设计以及组装过程，都需要遵循相应的原则。DFN 平台具有多功能性，可以让一个或多个半导体器件在无铅封装内连接。

[0003] QFN (Quad Flat No-lead Package, 方形扁平无引脚封装) 是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。由于底部中央大暴露的焊盘被焊接到 PCB 的散热焊盘上，使得 QFN 具有极佳的电和热性能。QFN 是一种无引脚封装，呈正方形或矩形，封装底部中央位置一个大面积裸露的焊盘，具有导热的作用，在大焊盘的封装外围有实现电气连接的导电焊盘。由于 QFN 封装不像传统的 SOIC 与 TSOP 封装那样具有鸥翼状引线，内部引脚与焊盘之间的导电路径短，自感系数以及封装体内布线电阻很低，所以，它能提供卓越的电性能。此外，它还通过外露的引线框架焊盘提供了出色的散热性能，该焊盘具有直接散热的通道，用于释放封装内的热量。通常，将散热焊盘直接焊接在电路板上，并且 PCB 中的散热过孔有助于将多余的功耗扩散到铜接地板中，从而吸收多余的热量。由于体积小、重量轻，加上杰出的电性能和热性能，这种封装特别适合任何一个对尺寸、重量和性能都有要求的应用。

[0004] LED (Light-Emitting-Diode, 为发光二极管) 是一种能够将电能转化为光能的半导体，它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理，而采用电场发光。据分析，LED 的特点非常明显，寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED 的光谱几乎全部集中于可见光频段，其发光效率可超过 150lm/W (2010 年)。将 LED 与普通白炽灯、螺旋节能灯及 T5 三基色荧光灯进行对比，结果显示：普通白炽灯的光效为 12lm/W ，寿命小于 2000 小时，螺旋节能灯的光效为 60lm/W ，寿命小于 8000 小时，T5 荧光灯则为 96lm/W ，寿命大约为 10000 小时，而直径为 5 毫米的白光 LED 光效理论上可以超过 150lm/W ，寿命可大于 100000 小时。有人还预测，未来的 LED 寿命上限将无穷大。然而，LED 灯的工作原理使得在大功率 LED 照明行业里散热问题变得非常突出，许多 LED 照明方案不够重视散热，或者是技术水平有限，所以目前量产的大功率 LED 灯普遍存在实际使用寿命远远不如理论值，性价比低于传统灯具的尴尬情况，目前还没有真正做到适合商业化的量产。

[0005] 传统的 LED 工艺有着污染物焊接。焊点损伤变形等常见缺陷，封装过程次品率较高，而且产品尺寸较大，应用有局限。

发明内容

[0006] 针对上述基于 DFN、QFN 封装的新型 LED 封装件的缺点，提供一种基于 DFN、QFN 的

新型 LED 封装件及其制作方法,可有效缩小产品尺寸,且属于载体外露的高密度封装,不但降低了成本,而且扩大了产品的应用范围,提高封装可靠性。

[0007] 本发明采用的技术方案:封装件包括引线框架载体 1,粘片胶 2,IC 芯片 3,键合线 4,塑封体 5,引线框架载体 1 上固定粘片胶 2,粘片胶 2 上固定 IC 芯片 3,IC 芯片 3 的 PAD 键合线 4 与引线框架载体 1 相连,构成了电路的电流和信号通道,塑封料 5 包围了引线框架载体 1、粘片胶 2、IC 芯片 3、IC 芯片 3 上的 PAD 与引线框架载体 1 连接的键合线 4 构成电路整体。

[0008] 所述的粘片胶 2 为导电胶或绝缘。

[0009] 所述的一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件的制作方法按照以下步骤进行:

[0010] 第一步、晶圆减薄;晶圆减薄厚度为 $50 \mu\text{m} \sim 200 \mu\text{m}$,粗糙度 Ra $0.10\mu\text{m} \sim 0.30\mu\text{m}$;

[0011] 第二步、划片;

[0012] 第三步、采用粘片胶上芯;

[0013] 第四步、压焊;

[0014] 第五步、采用传统塑封料进行一次塑封;

[0015] 第六步、后固化、磨胶、锡化、打印、产品分离、检验、包装、入库。

[0016] 所述的方法中的第二步中 $150 \mu\text{m}$ 以上的晶圆采用普通 QFN 划片工艺;厚度在 $150 \mu\text{m}$ 以下晶圆,采用双刀划片机及其工艺;所述的方法中的第三步中上芯时采用的粘片胶可以用胶膜片 (DAF) 替换;第五步中传统塑封料采用 9220 进行塑封。

[0017] 所述的方法中的第四步、第五步、第六步均与常规 AAQFN 工艺相同。

[0018] 本发明的有益效果:可有效缩小产品尺寸,且属于载体外露的高密度封装,不但降低了成本,而且扩大了产品的应用范围,提高封装可靠性。

附图说明

[0019] 图 1 为本发明的框架剖面图;

[0020] 图 2 为本发明的上芯后产品剖面图;

[0021] 图 3 为本发明的压焊后产品剖面图;

[0022] 图 4 为本发明的塑封后产品剖面图。

[0023] 图中:1- 引线框架载体、2- 粘片胶、3-IC 芯片、4- 键合线、5- 塑封体。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图对本发明进行详细说明。

[0025] 如图 4 所示:本发明包括引线框架载体 1,粘片胶 2,IC 芯片 3,键合线 4,塑封体 5,引线框架载体 1 上是粘片胶 2,粘片胶 2 为导电胶或绝缘胶,粘片胶 2 上是 IC 芯片 3,IC 芯片 3 上的 PAD 键合线 4 与引线框架载体 1 相连,构成了电路的电流和信号通道。塑封料 5 围了引线框架载体 1、粘片胶 2、IC 芯片 3、IC 芯片 3 上的 PAD 与引线框架载体 1 连接的键合线 4 构成电路整体,对 IC 芯片 3 和键合线 4 到支撑和保护作用。

[0026] 实施例 1

[0027] 一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件的制作方法按照以下步骤进行:

- [0028] 第一步、晶圆减薄；晶圆减薄厚度为 50 μm , 粗糙度 Ra 0.10um；
- [0029] 第二步、采用双刀划片机及其工艺进行划片；
- [0030] 第三步、采用粘片胶上芯；
- [0031] 第四步、采用常规 AAQFN 工艺进行压焊；
- [0032] 第五步、采用传统塑封料 9220 进行塑封；
- [0033] 第六步、采用常规 AAQFN 工艺进行后固化、磨胶、锡化、打印、产品分离、检验、包装、入库。

[0034] 实施例 2

- [0035] 一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件的制作方法按照以下步骤进行：
- [0036] 第一步、晶圆减薄；晶圆减薄厚度为 130 μm , 粗糙度 Ra 0.20um；
- [0037] 第二步、采用双刀划片机及其工艺进行划片；
- [0038] 第三步、采用胶膜片 (DAF) 上芯；
- [0039] 第四步、采用常规 AAQFN 工艺进行压焊；
- [0040] 第五步、采用传统塑封料 9220 进行塑封；
- [0041] 第六步、采用常规 AAQFN 工艺进行后固化、磨胶、锡化、打印、产品分离、检验、包装、入库。

[0042] 实施例 3

- [0043] 一种基于 DFN、QFN 的新型 LED 封装件的制作方法按照以下步骤进行：
- [0044] 第一步、晶圆减薄；晶圆减薄厚度为 160 μm , 粗糙度 Ra 0.30um；
- [0045] 第二步、采用普通 QFN 划片工艺；
- [0046] 第三步、采用胶膜片 (DAF) 上芯；
- [0047] 第四步、采用常规 AAQFN 工艺进行压焊；
- [0048] 第五步、采用传统塑封料 9220 进行塑封；
- [0049] 第六步、采用常规 AAQFN 工艺进行后固化、磨胶、锡化、打印、产品分离、检验、包装、入库。



图 1

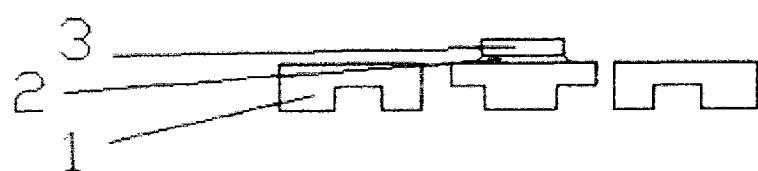


图 2

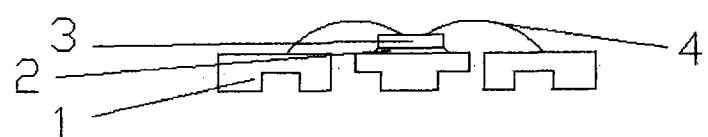


图 3

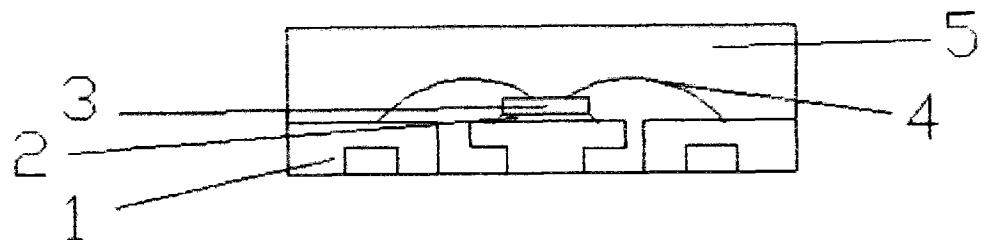


图 4